PAT-NO:

JP362119433A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62119433 A

TITLE:

HYDROGEN TRANSMISSION COEFFICIENT MEASURING APPARATUS

FOR FILM

PUBN-DATE:

May 30, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MASUDA, KATSUHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJI ELECTRIC CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP60260545

APPL-DATE:

November 20, 1985

INT-CL (IPC): G01N015/08

US-CL-CURRENT: 73/38

ABSTRACT:

PURPOSE: To achieve handy, quick measurement at a high accuracy without use of costly hydrogen concentration analyzer, by providing a gas electrode type hydrogen sensor on the side of a measuring chamber divided from a gas chamber containing fixed concentration of hydrogen by a sample film.

CONSTITUTION: A measuring chamber 3 is divided from a gas chamber 1 by sample film 5 fixed airtight in the perimeter with flange 7 having a packing 6. As a hydrogen gas flows into the gas chamber 1, with a passage of time, the concentration C of hydrogen in the measuring chamber 3 rises gradually by hydrogen passing through the sample film 5, in response an output voltage E of a gas electrode type hydrogen sensor 8 is inputted into a hydrogen concentration measuring circuit 11 and secular changes in the concentration of hydrogen is recorded with recorder 12. On the other hand, a hydrogen transmission coefficient measuring section 20 computes the hydrogen transmission coefficient P of the sample film from the transmission time of

2/17/05, EAST Version: 2.0.1.4

hydrogen gas, capacity of the measuring chamber 3, the thickness of supplied film and the like to be shown on a display unit 24.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

2/17/05, EAST Version: 2.0.1.4

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-119433

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)5月30日

G 01 N 15/08

E-7246-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

69発明の名称

フィルムの水素透過係数測定装置

②特 頤 昭60-260545

②出 願 昭60(1985)11月20日

砂発明者 増田

雄彦

川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会社内

川崎市川崎区田辺新田1番1号

⑪出 願 人 富士電機株式会社

四代 理 人 弁理士 山口 萬

昭 網 盤

1. 発明の名称 フィルムの水素透過係数測定装置

2.特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

(発明の属する技術分野)

との発明は高分子フィルム金属薄膜などのガス 透過保数、特に水宏ガスの透過係数を測定する装 徴に関する。

〔従来技術とその問題点〕

第3図は従来技術の一例を示す測定装置の原理的説明図であり、ガス室1と測定室3の間に供飲フィルム5を固定し測定室3をあらかじめ真空にするか、窒素またはアルゴンなどの不活性ガスで充満しておく。その後コック2Aおよび2Bを元間してガス室1に一定渡度の水業ガスを流し、一定時間経過後供試フィルム5を透過した水業を含む測定室3のガスを採取してガスクロマトグラフィ

- または質量分析計により水累ガス適度を測定する。との場合密閉された測定室3の水素適度 C と水素透過係数 P および時間 t との間には次の式が成り立つ。

$$C = Co (1 - exp (-\frac{76 PAt}{vo d})) \cdots (1)$$

とこで Co :ガス室1に通すガス中の水素濃度

A :フィルムの透過面積

vo :測定室3の容積

d :フィルムの厚さ

測定までの機器の調整、カラムの選定、温度、感 ップなど非常に手間のかかる操作をあらかじめ行 なっておかなければならず、測定準備に長時間を 要するといり問題がある。さらに最も大きな問題 は1回の測定により第4図に示した特性曲線中の 一点の水素凝度だけしか測定できないことである。 水梨透過係数を精度よく測定するにはガス室の濃 度 Co (測定室3の飽和濃度)に対して測定濃度 Cが小さすぎても、また近づきすぎても不適当で あり、飽和濃度 Co に対して30%~90%の測 定復度範囲が適当である。しかしながら、未知の 透過係数を持った供試フィルム5について水霖渡 度を測定する場合、適当な時間でサンプリングを してその濃度を測定すると、必らずしも最適遊度 範囲で測定できるとは限らず、そのために大きな **誤差を生ずる危険性を伴う。したがって測定後不** 適当とわかれば再度測定をしなければならず、そ れだけ余分な時間を必要とする。以上に示したよ りに従来の方法では測定装置そのものが高価であ

とうした欠点をなくすために、 測定室3に透過してきた水素をキャリヤーガスを用いて直接ガスコロマトクラフや質量分析計へ導く方法も考えられている。 このような方法によれば、分析ガスのサンブリングによる誤差の問題を低波できるが、 測定のためにガスクロマトクラフや質量分析計などの高価な別の測定手段を用意しなければならず、

(発明の目的)

本発明は、従来技術の持つ上記欠点を克服し、簡便かつ短時間に精度よく供試フィルムの水素透過係数を測定できる装置を提供することを目的とする。

〔発明の要点〕

 測定部とを備えるより構成したことにより、高価 な水素濃度の分析装置を用いることなく、 最適水 素濃度範囲において供試フィルムの水衆透過係数 を簡便かつ迅速に精度よく 測定 , 表示できるよう にしたものである。

〔発明の実施例〕

以下本発明を実施例に基づいて説明する。

10は水衆センサー8の出力側に設けられた水 紫濃度測定部であり、水染センサー8の出力電圧 Eを水素濃度 C に換算して出力する水素濃度測定 回路 1 1 を介して、記録計12に水素濃度の経時 変化が記録される。20は供試フィルム5の水素 透過係数測定部であり、水紫ガスの透過時間 t を 計測するタイマー21、(1)式において水素透過係 数 C を求めるに必要なガス室1の水紫濃度 Co、供 なお、水累ガスを検知できるセンサーとしては接触燃焼式ガスセンサーや半導体式ガスセンサーがあるが、これらは空気の存在下で触媒電極を水業と接触させて燃焼反応または酸化反応を起こさせるものであり、酸素の存在を必要とし高温になるために本装置への適用は不適当である。

上述のようには成された水素濃度の検知部において、水素センサー8の出力電圧Eと測定室3内の水紫濃度Cとの間には次の関係が成立つ。

$$E = E_0 + \frac{RT}{2F} \iota_n C \qquad \cdots \qquad (2)$$

ただし、 Eo は水素センサーの基準電極の種類でとに定まる基準電圧、R は気体定数、T は絶対態度、F はファラデー定数であり、基準電圧は測定室 3 に既知の濃度 Co の水素ガスを流して水素がスセンサー 8 の出力電圧 E を測定することにより容易に水めることができる。 このように水素センサー 8 を収納した測定室 3 は、真空状態あるいは不活性ガスを充填した状態にされた後コック 4 A ,

試フィルム5の有効透過面積A,測定室3の容積 №,供試フィルムの厚みょなどあらかじめ定まる 定数を入力する条件設定回路22、水業濃度測定 部10,タイマー21,条件設定回路22それぞ れの出力信号を受け(1)式に基づいて供試フィルム の水条透過係数 P を演算し出力する演算回路 23、 ならびにとの演算回路23の演算結果を表示する 表示器24とで構成されており、資質回路23を 水素 濃度 測定 部 1 0 の 出力 水素 濃度 信号 が 第 4 図 における飽和値 Co(ガス室1側の水素濃度 Coに等 しい)の30%ないし90%の最適測定範囲内の 所定レベルに到達するのを見計らってタイマー9 に内蔵されたスイッチを動作させることにより、 1回または数回の演算により供試フィルムの水素 透過係数Pを精度よく測定することができる。ま た、演算回路23を連続的に動作させて水素透過 係数の経時変化特性を求めることも可能である。

第2図は実施例における水素センサーの一例を示す製部の側断面図であり、水素電極一金属・金属塩(金属酸化物)電極形のガス電極電気化学的

な水霖センサーの一例を示したものである。図に おいて、る1はフランジを有する絶縁材からたる 容器であり、測定室る中のガスに接触する側に水 素電極32、容器31の奥には例えば銀・塩化銀 電極、銀・リン酸銀電極等の対電極33、両電極 32,33間には例えば銀イオンを通さない隔壁 34により二層に区画されそれぞれ50%以上の 気孔半を有する多孔質板に塩酸水溶液あるいはり ん酸水溶液等の電界液を含度したマトリックスろ 5 および 3 6、それぞれの 積層体からなる水素セ ンサ主体部分が収納されており、対電極ろろ側か らは電気端子37が,水茶電極32側からは押圧 板を兼ねた導電金具38に電気端子39が設けら れている。また、水素電極32には触媒としての 白金紙付きの黒鉛からなる電框が、対電極33に は出または嵌メッキ電柩が、またマトリックスろ 6には塩化銀またはリン酸銀などを飽和溶解した 筐界液が含浸され、隔壁 3.4 により鍛イオンがマ トリックス35側に移動してマトリックスの導電 性を阻害しないよう構成される。上述のように形

また、 祠定室の水 寮 み 度 を 連続して 例便に 測定 記録できるととにより、 透過係数が広い 範囲にわ たる高分子フィルムや金属フィルム、 あるいはそ れに 好通 な透過面積を有する 測定室に 対して 最適 測定優度範囲を容易に知ることができるとともに、 成された水素センサー8を測定室3に設置した場合、測定室3内の水素濃度での上昇にともない、水素電極32により水業はイオン化してマトリックス35中の電解液中に溶解し、両電極32,33の間の電位差が変化する。とのようにして、小形に形成された水素センサーにより測定室3内の水素濃度の値かな変化を電圧信号の変化として検知するととができる。

なか、対電極 3 3 としては前述の金属一金属塩 (金属配化物)電極に限定されるものではなく、 例えば電極 3 2 と同様な一対の水素電極で構成し てもよく、またマトリックス 3 5 , 3 6 の代りに 電解液槽を用いてもよい。

(発明の効果)

本発明は前述のように、供試フィルムにより既知の水紫濃度のガスを包蔵するガス室と区面された供試フィルムの透過水紫ガスの測定室側にガス電極形の水楽センサーを設け、その出力側に配された水素濃度測定部により連続して水素濃度を測定、記録するとともに、タイマーをよび条件設定

条件設定回路やタイマーにより上記条件に関連した計算条件を記憶させることができるので、水素透過係数が大幅に異なるフィルム類の水果透過係数を効率よく測定できる利点が得られる。

4. 図面の簡単左説明

1 … ガス室、 3 … 測定室、 5 … 供試フィルム、 8 … ガス 電極形 水 素 センサー (水 業 センサー)、 1 0 … 水 素 優 度 測 定 部、 1 1 … 水 素 優 度 測 定 回 路 1 2 … 記 録 計、 2 0 … 水 案 透 過 係 数 測 定 部、 2 1 … タイマー、 2 2 … 条 件 散 定 回 路、 2 3 … 演 算 回 路、 2 4 … 数 示 器 、 3 2 … ガス 電 極 、 3 3 … 対 電 極 、 3 4 … 解 壁 、 3 5 , 3 6 … マトリックス。

R.理人并理士 山 口



特開昭62-119433 (5)



